## DIFFUSING PLATE

Patent Number:

JP54083846

Publication date:

1979-07-04

Inventor(s):

TAKAHASHI TOSHIAKI; others: 02

Applicant(s)::

**CANON INC** 

Requested Patent:

☐ JP540<u>83846</u>

Application Number: JP19770152058 19771216

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02B5/02

EC Classification:

Equivalents:

JP1482487C, JP63021161B

#### Abstract

PURPOSE:To make it possible to easily produce a diffusing plate such as the focal plane of a camera having desired diffusing characteristics, through the change in the patterning of a mask of a fine structure, which is formed on a soluble substrate, by dissolving the substrate through the mask.

CONSTITUTION:A photosensitive film 4 of a photosensitive resin is applied to a substrate 3 of acid-soluble glass, and a pattern 5 printed on glass 6 is brought into contact therewith for an exposing purpose at 7. As a result, the insensitive or photosensitive portion is dissolved and removed to leave a net-shaped photosensitive film 4 having a net width desirably less than 10 microns. After the side of the substrate 3 left unetched is protected by a protecting film 9, the surface of the substrate 3 is etched with a treating liquid such as nitric acid. After the film 4 is then removed, the surface is softly etched to smoothen the rough portions thereby to reduce the drawback that the range finding accuracy is deteriorated and that there is abrupt difference n brightness between the center and the peripheral portion.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

## (19日本国特許庁(JP)

①特許出願公關

# ⑩公開特許公報 (A)

昭54—83846

DInt. Cl.2 G 02 B 5/02 //

G 03 B 13/24

識別記号

**②日本分類** 104 A 0 103 C 82

**庁內整理番号 ◎公開 昭和54年(1979)7月4日** 

7036-2H 7811-2H

発明の数 2 審査請求 未請求

Making dellas

(全 5 頁)

**砂拡散板** 

2)特

昭52-152058

修用

昭52(1977)12月16日

@発 明

者

髙橋俊明

川崎市高津区下野毛874

同

長尾和美

横浜市保土谷区神明台 2 -403

仍発 明 者 奥野洋一

横浜市旭区南本宿町144-7

人 キヤノン株式会社 @出

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

邳代 理 人 弁理士 丸島儀一

1. 矩明の名称

2. 特許請求の範囲

(1) 可溶解性の基板上に形成された光感光性樹脂 の感光層上に均一又は不均一の形状及び寸法を 有し、且つ規則的又は不規則的に配列された撤 組制造のマスク 御を形成し、 観光した後、非感 光部分若しくは感光部分のどちらか一方を除去 し、この膨光層が除去された前記可能解性の基 **板の配分を溶解して微細凹凸状設面を形成した** ことを特徴とする拡散板。

(2) 特許額求の範囲第1項記載の拡散板において、 創記機能経過のマスク銀は剪記数制経遺を有す るマスクを削記感光層にコンタクトし、マスク はから原明することによつて得ることを特徴と

する拡散仮。

(3) 特許別求の範囲第2項記載の拡散板において、 前記マスクはファイパープレートであることを 特徴とする拡散板。

(4) 可溶解性の基板上に形成された光感光性樹脂 の感光層上に均一又は不均一の形状及び寸法を 有し、且つ、規則的父は不規則的に配列された **巻紐網造のマスク像を形成し、電光した後、非** 患光部分若しくは感光部分のどちらか一方を除 去し、この感光層が除去された前配可容解性の 春仮の部分を溶解して微細凹凸状装面を形成し、 た拡散板。

(5) 特許額求の軽趙第4項記載の拡散仮だおいて、 前記数制 造の像は前記数組 造を有するマス クモ前記席光層にコンタクトし、マスタ個から

照明することによって得ふことを特徴とする拡 散板。

(G) 特許請求の範囲第5項記載の拡散板において、 前記マスクはファイバーブレートであることを 特徴とする拡散板。

### 3. 発明の辞軸な説明

本発明はカメラの無点板等に使用される拡散板に関するものである。

本発明はこれ等と異なる拡散板を提供するものである。そして、本発明の拡散板は可溶解性の基 依上に形成された光感光性樹脂の感光層上に均一 又は不均一の形状及び寸法を有し、且つ、規則的

ドこれをステップ・アンド・リピート法によりマスク材上に配飾して得る方法、又は所運断面形状 デションを有するファイバーを東ね、所留寸法になるまで
のも 引いて作製したファイバーブレートを使用する方法が適用可能である。

以下本発明を添付した図面を使用して説明する。
第1図は砂摺りなどにより待られた不規則な凹凸を有する無点板!に対して光線2が散乱される
角度特性を示している。

新2回は、焦点板上の機制レンズの曲率を制御 形成することにより、制限された角度 4 内のみに 光が散乱される様を焦点板を示したものである。

部3 図 A には、鉄、ニッケル等の金属或は、酸可溶性ガラス(一般には網盤、ペリウム、アルカリを中心としたもの)等の基材 3 上に感光性樹脂の感光鏡 4 を 0.5~1 ミクロン程度回転などによ

又は不規則的に配列された極熱物造のマスク像を 形成し、 無光した後、 非感光部分若しくは感光部 分のどちらか一方を除去し、 この感光層が除去 された 前配可溶解性の基板の配分を溶解して被細凹 凸状表面を形成した拡散板、 若しくはこの 長面に 光学素材をエンポシングして待られた 拡散板である。

本発明の拡散板は上述の如く、感光層上に微細等数のマスク像を形成するものである為、人為的に望ましい微細解数をマスクに与えることが可能である。従つて、この微細解音を人為的に与えることが可能な点から、所望の拡散特性の拡散板をマスクのペターンニングを変更することによつて容易に待られる。

所望のパターンを有するマスクはあらかじめ望 ましい形状として動かれた家服を船小撮影し、更

り 並布し、その上にガラス 6 等に焼付けられたパターン 5 を密着し、7により個光を行なつたものである。この場合、マスクは感光膜の極難、 即ち オガタイプ及びポジタイプにより変更しなければ ならない。

一般に、基材上に残すべき感光膜が納目状の方が 普通に考えられるが、その場合納目状のマスクに 対してはポジ型感光膜を、島状マスクに対しては オガ型感光膜を組合せることが望ましい。例えば 第8回,第9回はポジ型感光膜によるもので、第 10回,第11回はネカ型感光膜によるものであ

第3図Bは、マスク材としてファイバーブレート8を密着する方法を示している。一般的にファイバーブレートは芯部の方が屈折が高くなつており、その部分のみ露光されるのでポジ型の路光

\*\* 100 500 000

要が使われるが、 本が型の おが腰を 性くする こともできるので、 キが型の 感光膜も 使用可能である。 が少型の 一合、 各ファイバー 一線線の 内側 辺に 数別体を配置させる ことにより、 迷光を 輸出 から とや、 迷光を 増加 させないため の 間光 明 も ことや、 迷光を 多くする 配慮も 値 ましい 数状 は 円 形 に ア ア イ バー ア ルートによる マスク 慰 故 は で あり、 ファイ バー 単線線 を 多角形、 成 は 平 系 の ら で こ と に クロン 位 は 充分 製 面 可能 か 範囲 で る 。

新4回は、基材3の表面上に観光帯解の結果、 網目状の感光製4が残つている状態を示している。 網目の巾は凹凸形状により任意に避択されるべき ものであり、目の解像力(アイビースを使用した 時はその倍率を考慮した解像力)等を考慮すると 10ミクロン以下が盤ましい。勿論、電子額及び

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

**建筑是一个人,然后,这个人,不是一个人,也是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,这个人,也是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,就是一个人,不是一个人,不是一个人,也是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,这个人,也是一个人,这个人,也是一个人** 

を眺めることになり関距精度の低下や中心と周辺では 明暗に 急散な差を生ずるという欠点を持つているため、 感光膜除去後 その面を触くエッチすること により、 第 7 図のように凹凸 邸を 滑らかにし、上むの欠点を被やせしめた焦点板及び焦点板型をつくることができる。

特別取54-83846(3) 末額等の額原による課光の 所は、波長以下のオーダー 返狭くすることは可能ではあるが、これは あく迄も目的に応じて選択されるべきもので適常 は可視光域で充分である。

第 5 図は第 4 図よりなる基材 3 を精敏等の処理 被でエッチした軌面を示す。サイドまでエッチされる位進行させるか、軽い凹凸面のみに止めるか は、最後の無点仮の性質により任意選択することができる。又エッチしない面は無数数 9 により舗 あし、処理版と優することを防止することができる。

新 6 図は、 新 5 図によりエッチされた番材 3 の 要面に ある感光膜 4 を剝離剤により帯去するか若 しくは 機械的に験去した断面を示す。 この場合、 感光膜の附着したいた 倒所は平面を有すため透過 光量が多くなり明るい 無点板となる反面、空中保

7411

i**o** 

1.5.3

存

に示される様な大小2種の形状を規則的に配列することも可能であるし、マスクによつては第14 図の如く完全に不規則な配列にすることも可能である。 どちらを選ぶかは配光等性やモアレの除去などの点から判断されるものである。

以上のようなことは方法の大製を示したもので、
翻部にわたつては、今を述べて来た様に出来上った無点板の静性質との関係で選択されるべきもの
である。又透明樹脂等にプレスする場合の身命の
問題、智鏡により多数を再製する方法を分別
られている方法も利用出来ることは言うまでもない。

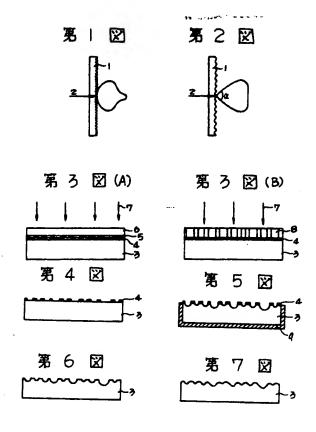
## 4.図面の簡単な説明

第1回は従来の拡散板の拡散物性を示す回、割2回は本発明の拡散板の拡散物性を示す回、割3 2から第7回は本発明の拡散板の指数板の作制方法を設明

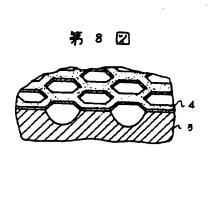
.11

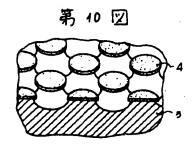
する個、第8回は朝秋に光感層を残し、エッチングをした状態を示す図、新9回は新8回の残留勝を除去した後更にエッチングして得られた拡散をを示す回、新10回は島状に光感層を残し、エッチングした状態を示す回、新11回は第10回の 後留層を除去した後更にエッチングして待られた 拡配板を示す図、新12回から第14回はマスク

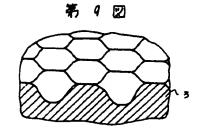
図中、 1 ・・・ 焦点板、 2 ・・・ 光軸、 3 ・・・ 碁材、
6 ・・・ 膨光膜、 5 ・・・・ パターン、 6・・・ ガラス 板、 7・・・ 貫光、 8・・・ ファイバー ブレート、 保 9・・・ 智趣表 である。



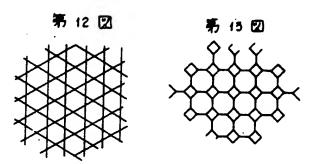
The Same











第 14 ②

